

10/534799
Rec'd PCT/JP03/14505
PCT/JP03/14505

14.11.03

JP03/14505
日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:

2002年11月15日

RECEIVED

09 JAN 2004

WIPU PCT

出願番号
Application Number:

特願2002-332763

[ST. 10/C]: [JP2002-332763]

出願人
Applicant(s):

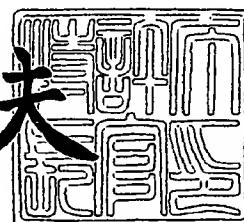
タマティーエルオー株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年12月18日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3104967

【書類名】

特許願

【整理番号】

2002034-TY

【提出日】

平成14年11月15日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【発明者】**【住所又は居所】** 埼玉県川越市中原町2-6-19 ラ・ポール本川越2
03号**【氏名】** 吉田 善一**【特許出願人】****【識別番号】** 800000080**【氏名又は名称】** タマティーエルオー株式会社**【代理人】****【識別番号】** 100076439**【弁理士】****【氏名又は名称】** 飯田 敏三**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 016458**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 マイクロ流体素子とその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板と基板上に形成した複数の樹脂層を有し、該複数の樹脂層に立体流体回路を形成したことを特徴とするマイクロ流体素子。

【請求項 2】 (a) 基板上に樹脂層を形成し、該樹脂層をレーザ加工により除去して、流体の流路となる所定のパターンの溝を形成する工程と、

(b) 加工後の樹脂層の表面全体を樹脂コートして次ぎの樹脂層を形成し、該次ぎの樹脂層にレーザ加工で溝、及び／又は、樹脂コートされた樹脂層に形成された溝との貫通穴を形成する工程と、

(c) 前記 (b) の工程を繰り返す工程と、

(d) 最後に樹脂コートし、出口及び入口を設け、立体流体回路を形成する工程とからなることを特徴とするマイクロ流体素子の製造方法。

【請求項 3】 樹脂層の形成方法がラミネート法である請求項 2 記載のマイクロ流体素子の製造方法。

【請求項 4】 樹脂層の形成方法がスピンドルコート法である請求項 2 記載のマイクロ流体素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、いわゆる μ -TAS (マイクロ化学分析システム) を実現するマイクロ流体素子と、その製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、様々な分野において、流体の成分分析は特定施設で行なわなければならず、分析には長時間が必要とされてきた。そこで、小型で高感度の微量流体デバイスの必要性が高まっており、分離器、混合器、検出部、分析部をカードサイズに小型・集積化したマイクロ化学分析システム (μ -TAS) の開発が進められてきている。流体の成分分析の μ -TAS には、マイクロ流体素子が用いられる

従来のμ-TASの典型的な構造は、基板上に微小な流路、サンプリング部、フィルター、カラム、検出器などを小型・集積化したものである。μ-TASによる分析において、省スペース化、省電力化、時間短縮、試料・試薬の低減等が図られるものである。

【0003】

近年、遺伝子研究や犯罪捜査などを中心に様々な分野において、DNAや毒物などの微量流体に対する成分分析を目的としたデバイスの小型化と高感度である検出法の開発の必要性が高まっている。少ないサンプル量での高精度の分析では、現在、最も広く用いられている蛍光分析などの分光分析方法では不備な点が多く、小型化しても検出感度の点での利点は報告されていない。しかし、μ-TASではサンプルや試薬の量が少量で計測が行えることが予想できる。

【0004】

また、医療分野においても、現在、赤血球や白血球の数のカウントをはじめとして、各種のタンパク質、ホルモンや抗原抗体等のさまざまなパラメータを測定するのに、最終的には非常に高価かつ大がかりな生化学分析装置が使われているが、μ-TASを応用し、このような分析、測定を安価、迅速、高感度に行うことなどが検討されている。さらにμ-TASを使うことにより、部品の取り替えなどが簡易化でき、血液分析では感染の心配がなくなり、医療分野での衛生面の発展にも寄与することが期待される。

その他にも、米国を中心最も盛んに研究されている、遺伝子情報(DNA)分析の分野でも活躍が予想される。人のDNAをすべて解読し、難病の原因を遺伝子レベルで突き止め、個人に合った治療を行うことを最終目標の一つとして実験され、個人レベルの遺伝子解読を迅速、正確に行うという観点からも、μ-TASの技術は期待されている。

システム自体においてもμ-TASは小型化、低コスト化、無効体積の減少などを可能にすることができます。また、計測に必要なサンプルや試薬の量を大幅に低減でき、分析で生じる廃液の量も低減出来る。このように、利点の多さから、さまざまな分野において応用、さらなる発展が期待されている。

【0005】

このようなμ-TASにおいては、従来、微細化した、流路と分析、検出部などを組合せこれを基板と固定して設けたものが提案されている。

このような従来のμ-TASは、これを1回使用する毎に系全体を洗浄したりしなければならず、特に医療分野や遺伝子情報の分析においては、使い捨てにしてしまわなければならない。しかし、このようなμ-TASはそれ自体高価な微細システムであり、全てを使い捨てにしなくてよいシステム、装置の開発が望まれる。

【0006】

一方、微小構造物を作成する方法として、レーザによる樹脂加工が注目されている。レーザを利用することによって、微小流体素子のチャネルパターンを一筆書き、及び、高速で加工することができる。また、レーザ走査に加速度を持たせることにより段差や傾斜を持つマイクロチャネルの作成などが可能である。そして紫外線レーザを利用することでアブレーションによる熱影響の少ない微細加工が期待できる（例えば、非特許文献1参照）。

そこで測定分析ごとの汚染したものについて使い捨てにしないで再生、再使用できμ-TASの構成要素である流路（溝）などを、レーザを用いて加工した基板と基板上の樹脂層と樹脂層を覆った樹脂コートを有し、前記樹脂層中に流体回路を形成し、再生、再使用できるμ-TASを可能にするマイクロ流体素子も開発されている（例えば、特許文献1参照）。

【0007】**【非特許文献1】**

吉田善一著「マイクロ加工の物理と応用」裳華房、1998年3月25日

【特許文献1】

特開2002-283293号公報

【0008】**【発明が解決しようとする課題】**

従来のマイクロ流体素子においては、液体を混合するためには、典型的には図

8に示すように、別々の流体導入口51, 52から流体を平面混合流路に導入し（図8（a）参照）、流路が合流した後、くし歯型電極53の作用により、それぞれの流体に含まれる物質粒子55が矢印のように泳動して混合され（図8（b）参照）、混合液が排出口54から排出されるものであった。

しかしながら、このような混合方法では電気エネルギーを必要とする。また、混合される物質は電気泳動が起こる物質に限られるものであった。

そこで本発明は、複数の溶液の混合や反応速度を早くする、分岐や合流を有する立体構造の流路を有するマイクロ流体素子及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

本発明の上記の課題は次の手段によって達成された。

すなわち本発明は、

- (1) 基板と基板上に形成した複数の樹脂層を有し、該複数の樹脂層に立体流体回路を形成したことを特徴とするマイクロ流体素子、
 - (2) (a) 基板上に樹脂層を形成し、該樹脂層をレーザ加工により除去して、流体の流路となる所定のパターンの溝を形成する工程と、
(b) 加工後の樹脂層の表面全体を樹脂コートして次ぎの樹脂層を形成し、該次ぎの樹脂層にレーザ加工で溝、及び／又は、樹脂コートされた樹脂層に形成された溝との貫通穴を形成する工程と、
(c) 前記(b)工程を繰り返す工程と、
(d) 最後に樹脂コートし、入口及び出口を設け、立体流体回路を形成する工程とからなることを特徴とするマイクロ流体素子の製造方法、
 - (3) 樹脂層の形成方法がラミネート法である(2)項記載のマイクロ流体素子の製造方法、及び、
(4) 樹脂層の形成方法がスピンドルコート法である(2)項記載のマイクロ流体素子の製造方法
- を提供するものである。

本発明におけるマイクロ流体素子は前記のμ-TASに用いられるものである

【0010】

【発明の実施の形態】

本発明のマイクロ流体素子のまず製造方法を図面に従って説明する。

図1は本発明のマイクロ流体素子の一例の製造工程を示すものである。マイクロ流体素子を構成する立体流体回路（以下、マイクロチャネルという）内では流体の輸送、混合、攪拌、分離などが行われる。ソーダガラス上に熱硬化性ラミネートフィルムを多層化し、その層毎にチャネルの一部分をレーザで作成し、3次元的な合流チャネルの作成が出来る。

図1（a）はソーダガラスなどの基板1に、後述する1層目の樹脂層2をラミネートした状態を示す斜視図である。図1（b）はレーザ加工工程で、前記の1層目の樹脂層2をレーザ光により加工して溝3を形成した状態を示す。レーザ光により流路を形成する方法は、特に限定するものではなく、レーザ光の光源を目的とする形成しようとする回路のパターン（溝の幅、深さ、回路の形）に合わせて走査露光させる方法、レーザ光源を固定して基板1を目的とする回路に合わせたパターンが形成されるようにレーザ光に対して移動させる方法などがある。

【0011】

次に、図1（c）に示すように、溝3からなる流路を有する樹脂層の上に、ラミネートを施し、構成要素全体を覆って、2層目の樹脂層4を製作し、1層目と同様にレーザ加工して貫通穴5を形成する。次いで、図（d）に示すように3層目の樹脂層6を同様にラミネート加工した後、レーザ加工を施し、溝7及び貫通穴8を形成する。さらに、図（e）に示すように、4層目の樹脂層9を同様にラミネート加工した後、レーザ加工を施し貫通穴10を形成する。以上の加工工程によって図2の斜視図に示す、入口A11、入口B12及び出口13を有するマイクロチャネルが形成される。

【0012】

本発明において基板として、ソーダガラス、シリコン、石英ガラス、セラミックス、金属などの無機材料のほか、テフロン（商品名、ポリテトラフルオロエチレン）その他のプラスチックスなども用いられる。のマイクロ流体素子の回路形

成面と反対側（下面）から光照射して、分析等を行う場合は、基板としては石英のような光透過性材料を用いるのが好ましい。基板の厚さは特に制限するものではないが、好ましくは、0.1～5mm、より好ましくは0.4～1mmの範囲である。

【0013】

基板上に塗布する各樹脂層の厚さも特に制限はないが、好ましくは10～100μm、より好ましくは20～50μmである。この樹脂層の厚さは、測定する種類、それに必要な試料の量などとの関係で定められる。この厚さがあまりに厚すぎるとレーザ加工が困難であり、また薄すぎるとサンプル液などの流体が流れなくなる。使用する樹脂としては、基板上にスピンドルコート法、ラミネート法などにより塗布しやすく、分析サンプルと反応したりそれに溶出することのないものであれば、どのようなものでも良く、低価格化、洗浄や交換の簡易化を図るために、使用したのち容易に洗い落とすことができるような樹脂が好ましい。このような樹脂を用いることにより、すべてを捨てずに済み、衛生的で、シリコン基板を再利用することが出来る。

【0014】

樹脂としては、上記の条件を満たすものであればどのようなものでもよいが、例えば、ポリイミドのような熱硬化性樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂（BCB）、テフロン（商品名、ポリテトラフルオロエチレン）のようなフッ素樹脂などがあげられる。樹脂層2の厚さと流路の溝3の深さは通常同じとする。しかし、流路回路のある部分の機能によっては部分的に樹脂を残すようにしてもよい。また、光計測を行う場合は、計測光の波長以下であれば樹脂が部分的に残っていても問題無い。

【0015】

樹脂層に流路を形成する加工はレーザ加工で行うのが好ましい。レーザとしては紫外レーザが好ましい。

紫外線による加工により、熱的影響の少ない加工ができる。機械加工等は、熱による歪や損傷によって精密な加工が困難であるが、紫外線レーザを用いた加工により、発生する熱が少なく、被加工物の熱による精度の低下を抑制できる。さ

らにレーザの集光性は波長に大きく依存し、波長が短いほど集光性が良い。よって高精度が要求される精密加工や微細加工への利用が可能である。また熱が発生しにくいことは、熱に弱い樹脂などの材料への加工も可能にする。

このような紫外レーザ光の中で、好ましい紫外レーザ光は、波長350 nm以下であり、より好ましくは150～300 nmの範囲である。

【0016】

本発明において紫外レーザ光で加工した場合、レーザアブレーション現象により溝形成が行われると考えられる。この機構は次のように考えられる。紫外レーザを高分子材料に照射すると、分子の結合が切れて蒸発する。(a) 最初に波長が250 nmなどの紫外線レーザを数十 nsで高分子材料に照射すると、(b) 高分子材料表面に励起分子や種々の活性種が高密度に生成する。(c) 分子がレーザから受け取ったエネルギーがその分子を構成する化学結合よりも大きい場合(材料固有の値である加工しきい値を上回っている場合)には、その化学結合が切断され、分子レベルあるいは原子レベルにまで分解される。そのため、急激な体積膨張を生じる。(d) このとき過剰に与えられたエネルギーが分子の運動エネルギーとなり、分子は被加工物上方の開放された空間へ噴出し除去が行われる。

【0017】

樹脂層をラミネート法による樹脂コートで形成する場合、ラミネート法自体は幾つかの種類があり、いずれの方法を用いて行ってもよい。その具体例としては、樹脂フィルムのラミネートの場合、エキストルージョンラミネート、ドライラミネート、ウェットラミネートが代表的である。樹脂フィルムとしては、例えば、ポリイミドにエポキシ系接着層を設けたラミネートフィルムなどが挙げられる。

【0018】

本発明では、基板上にラミネートした樹脂フィルムにレーザで溝を形成し、その上にまた樹脂フィルムをラミネートすることが好ましい。この場合、その樹脂フィルムにも溝や穴を形成する。また、さらに、樹脂フィルムをラミネートし、そこにも溝や穴を形成する。これを繰り返すことで樹脂フィルムの積層構造の内部に立体の流路を作製し、最後に樹脂フィルムでラミネートすることによりカバ

ーを作製し、出入り口を作りマイクロ流体素子を作ることが好ましい。

ラミネートした次ぎの樹脂層を紫外レーザにより加工する場合、波長、パルスエネルギー、パルス幅、繰り返し数などの加工条件を適宜選択することで、樹脂層の界面までの加工を行なうことができ、当該樹脂層中に溝、又は、ラミネートされた樹脂層に形成された溝に貫通する貫通穴を形成することができる。

【0019】

樹脂層の形成方法は、上記ようなラミネート法に代えて、従来行なわれているスピンドルコート法のいずれかを用いて行なうことができる。

【0020】

上記の製造方法により、基板と基板上に形成した複数の樹脂層を有し、前記複数の樹脂層に一体となった立体流体回路を形成したマイクロ流体素子が製造される。

本発明における立体流路回路は、好ましくは、立体混合流路である。立体混合流路を有するマイクロ流体素子の別々の入口から、微小量送液ポンプなどで微少量の流体A 4 1 及び流体B 4 2 を導入し、図7に示すように、合流部の立体的形状の流路を利用して矢印方向に送液することにより、それぞれの流体A及びBに含まれる物質を均一に混合できるものである。このように、これまで均一の混合が困難であった微小量の溶液において、分岐や合流部を設けることにより、混合を素早く行なうことができる。この方法では、図8に示す電気的方法のように混合において電気エネルギーを必要としない。

本発明で混合される物質はその物質間で反応を起こすものであってもよく、従来の電気的混合方法に比べ、反応速度を早くすることができる。

立体混合流路で混合される流体は、特に限定されるものではないが、例えば、血液サンプルや分析用試薬溶液などが挙げられる。

【0021】

本発明においては、カードサイズのμ-TASを実現するため、微小流路を樹脂部に深さ20～30μm、幅20～100μmの大きさで作成することが好ましい。微小流路を樹脂レーザアブレーション法により作成することにより、1.樹脂の加工が容易、2. 3次元的な構造の作成が可能、3. マスクを利用しパタ

ーンの除去ができるという利点がある。

【0022】

本発明のマイクロ流体素子は、前記の従来の技術の項で述べたような公知の種々のμ-TASに応用することができる。その中で用いる検出法のいくつかの例について述べる。

1) 電気化学検出法

化学システムを1枚の基板上に集積化するという観点からは、検出も基板上に集積化しているので本発明に好適である。マイクロ電極はマイクロマシニング技術を用いれば、容易に基板上に作製することが可能であり、光源も要さず、マイクロ化学システムには理想的な検出法の一つとなりえる。

2) 化学発光法

化学発光を利用する検出法は、反応系自体が発光するので、レーザのような外部光源や顕微鏡のような複雑な光学系が必要なく、高感度な光検出器があればよい。従って、マイクロ電極と同様に集積化するのに理想的な検出法の一つである。

3) 電気化学発光法

電気化学発光法は、電極に電圧を印加することで化学発光を制御することができるため、簡便で信頼性の高い結果が得られる。

【0023】

本発明のマイクロ流体素子は、樹脂層を溶剤で洗浄することにより再びもとのシリコン基板に戻すことができる。

【0024】

【実施例】

次に本発明を実施例に基づきさらに詳細に説明する。

実施例1

加工基板はソーダガラス(厚さ1.3mm)に熱硬化性ラミネートフィルム(ニッカン工業株式会社製、ニカフレックス(商品名))をラミネートしたものを用いた。このラミネートフィルムは厚さ25μmのポリイミド層と、厚さ20μmのエポキシ接着材層を貼り合わせたものである。

加工機はパルスNd:YAGレーザ（クアンテル社製、ブリリアント（商品名））を用いた。加工条件は波長266nm、パルスエネルギー3.1mJ、パルス幅4.3ns、繰り返し数10Hzである。レーザビームは固定し、加工基板は位置決め精度5μmのXYステージで移動させた。加工材料移動速度は81μm/sec、集光形状はφ35μmの円形であった。

【0025】

YAGレーザの第4高調波（266nm）を用いて樹脂部に微量流体素子の幅20～100μm、深さ20～30μmのチャネル（流路）を加工し、図3（a）に示すマイクロチャネルを有するマイクロ流体素子を作成した。また、図3（a）で21は入口A、22は入口B、23は合流部、24は出口である。入口から導入された流体は矢印方向に進むものである。また、図3（b）は、合流部23の断面図である。25は基板、26は1層目の樹脂層、27は2層目の樹脂層、28は4層目の樹脂層である。入口B22から圧力を与えられて導入された流体は、1層目に形成されたチャネルを流れ、合流部で2層目に形成された貫通穴を通じて、3層目に形成されたチャネル入口A21からの流体と混合し、矢印方向に流れ、出口24にから排出される。

【0026】

このマイクロチャネルの形成過程を図4に示す。はじめにガラス上のフィルムに図4（a）で黒塗りで示した1層目の溝をレーザで作成する。次に、2層目のフィルムをラミネートし、図4（b）、（c）で黒塗りで示した1層目の溝に貫通する2層目の貫通穴をレーザで作成する。次ぎに、3層目のフィルムをラミネートし、図4（d）で黒塗りで示した3層目の溝及び2層目の穴に貫通する貫通穴をレーザで作成する。最後に、4層目のフィルムをラミネートし、図4（e）で黒塗りで示した4層目の入口及び出口をレーザで作成しマイクロチャネルを作成した。

【0027】

実施例2

実施例1とレーザで作成するパターンを変更した以外は実施例1と同様に図5（a）に示すマイクロチャネルを有するマイクロ流体素子を作成した。図5（a）

) で31は入口A、32は入口B、33は合流部入口である。合流部から出口までチャネルで繋がっている(図示せず)。図5(b)は合流部入口33の断面図である。34、35は入口Aに繋がるチャネル、36、37は入口Bに繋がるチャネル、38は樹脂層である。

【0028】

このマイクロチャネルの形成過程を図6に示す。はじめにガラス上のフィルムに図6(a)で黒塗りで示した1層目の溝をレーザで作成する。次に、2層目のフィルムをラミネートし、図6(b)で黒塗りで示した1層目の溝に貫通する2層目の貫通穴をレーザで作成する。次ぎに、3層目のフィルムをラミネートし、図6(c)で黒塗りで示した3層目の溝及び2層目の穴に貫通する貫通穴をレーザで作成する。最後に、4層目のフィルムをラミネートし、図4(d)で黒塗りで示した4層目の入口をレーザで作成しマイクロチャネルを作成した。

【0029】

2層目のフィルムに作成した合流部での2本のチャネルを光学顕微鏡写真で観察したところ、チャネルの中心間距離は $150\mu\text{m}$ であった。チャネルに挟まれた部分はフィルムが剥離しており、この剥離部分を利用し、幅の広いチャネルとした。また、別の溝加工部においても幅 $140\mu\text{m}$ の剥離が生じていた。これらの剥離は次の層のフィルムのラミネート加工にて、剥離が解消し、幅広いチャネルとすることができた。

【0030】

(送液実験)

次に実施例1及び2で作成したチャネルに純水の送液実験を行った。送液には微量マイクロポンプ(マイクロテックサイエンティフィック社、ウルトラプラスII(商品名))を用いた。いずれの場合も顕微鏡下の観察で、入口から流量 $5\mu\text{l}/\text{min}$ で導入された純水は合流部を通り、出口から排出されることが確認された。このとき、チャネルに剥離などの損傷はなかった。

また、実施例1のマイクロチャネルにおいて、入口A21からインクを、入口B22から純水を導入すると合流部23で混合され、導入されたインクより色の薄い均一な混合液が出口から排出された。

また、実施例2のマイクロチャネルにおいても、入口Aからインクを、入口Bから純水を導入すると合流部で均一に混合されることが観察された。

【0031】

以上の実施例により、本発明の製造方法は、フィルムを積層化させて、立体流路回路を形成でき、形成された立体流路回路では溶液の良好な混合をすることができることが示された。

また、溝加工によって生じたフィルムの剥離は、再ラミネートにより解消でき、フィルムの剥離を利用して、最大溝幅 $180 \mu\text{m}$ の流路を形成できることが示された。

さらに、本実施例のマイクロ流体素子は、純水を用いた流量 $5 \mu\text{l}/\text{min}$ の送液実験において、積層化したフィルムに剥がれは生じなかった。

【0032】

【発明の効果】

本発明により、マイクロ流体素子の分岐や合流を有する立体構造の流路を作製でき、複数の溶液の混合や反応速度を早くすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のマイクロ流体素子の製造工程の1例を示す説明図である。

【図2】

マイクロ流体素子を構成するマイクロチャネルの一例の説明図である。

【図3】

実施例1のマイクロ流体素子を構成するマイクロチャネルの斜視図(a)、及び合流部の断面図(b)である。

【図4】

実施例1におけるマイクロチャネルの形成過程の説明図である。

【図5】

実施例2のマイクロ流体素子を構成するマイクロチャネルの斜視図(a)、及び合流部入口の断面図(b)である。

【図6】

実施例2におけるマイクロチャネルの形成過程の説明図である。

【図7】

マイクロ流体素子における形状を利用する液体の混合方法の説明図である。

【図8】

マイクロ流体素子における液体の電気的混合方法の説明図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 1層目の樹脂層
- 3 溝
- 4 2層目の樹脂層
- 5 貫通穴
- 6 3層目の樹脂層
- 7 溝
- 8 貫通穴
- 9 4層目の樹脂層
- 10 貫通穴
- 11 入口A
- 12 入口B
- 13 出口
- 21 入口A
- 22 入口B
- 23 合流部入口
- 24 出口
- 25 基板
- 26 1層目の樹脂層
- 27 2層目の樹脂層
- 28 4層目の樹脂層
- 31 入口A
- 32 入口B

3 3 合流部

3 4, 3 5 入口Aに繋がるチャネル

3 6, 3 7 入口Bに繋がるチャネル

3 8 樹脂層

4 1 流体A

4 2 流体B

5 1, 5 2 流体導入口

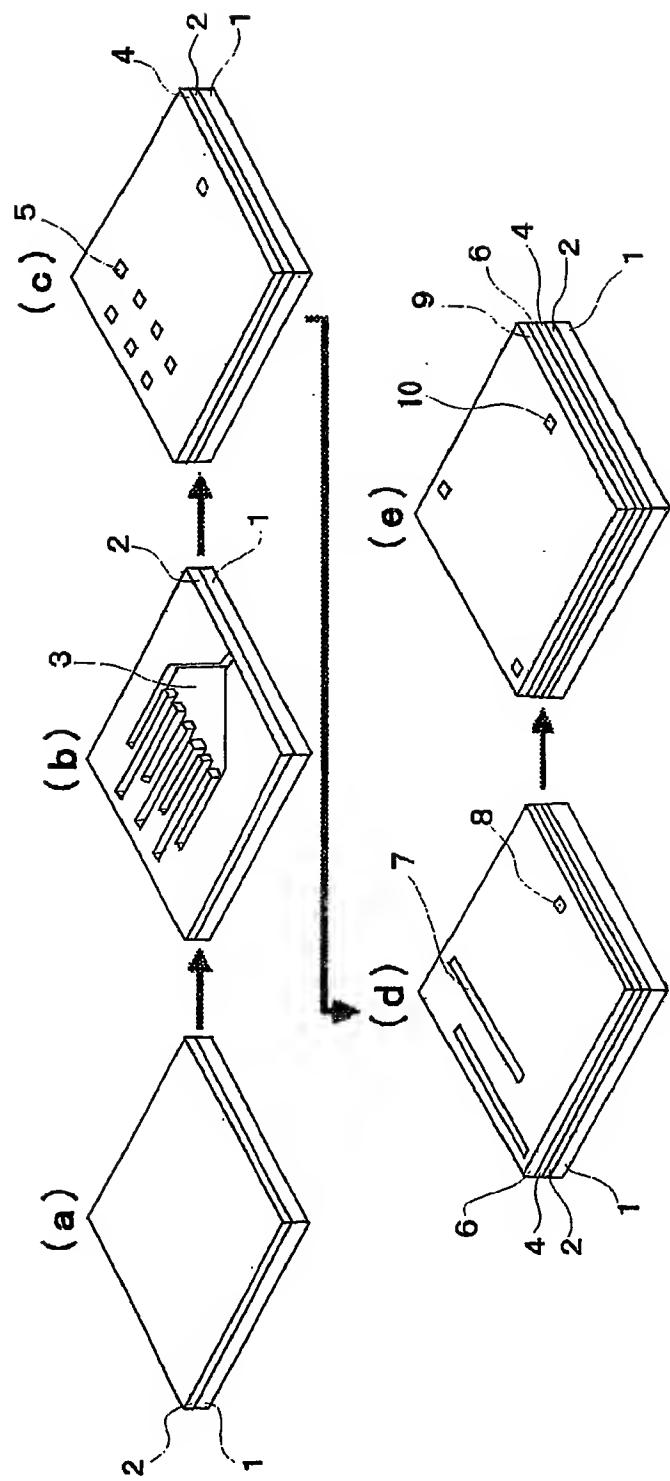
5 3 くし歯型電極

5 4 排出口

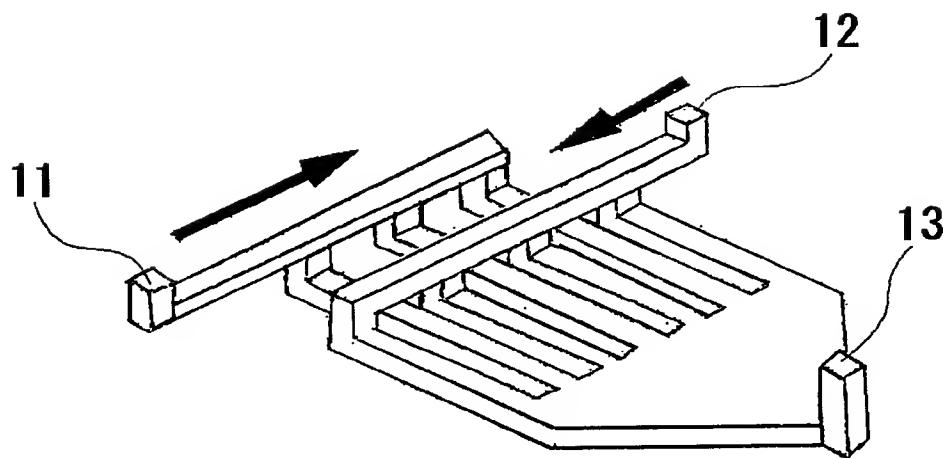
5 5 物質粒子

【書類名】 図面

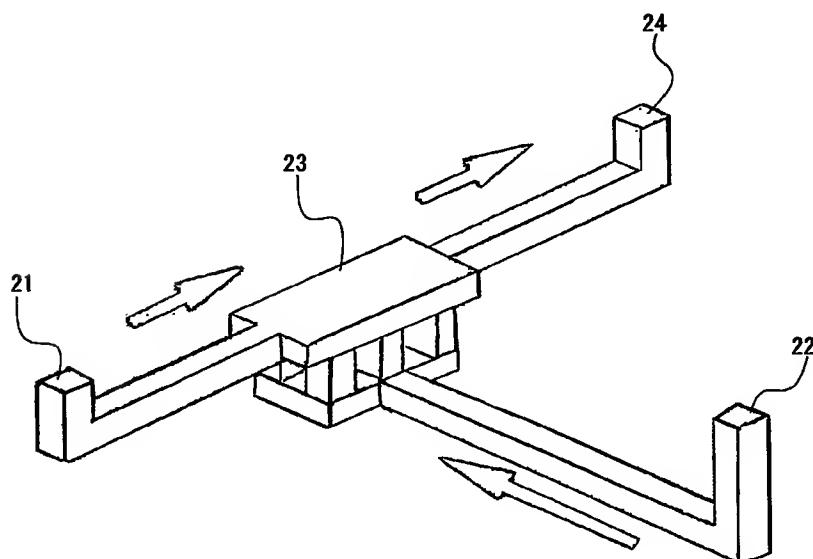
【図1】



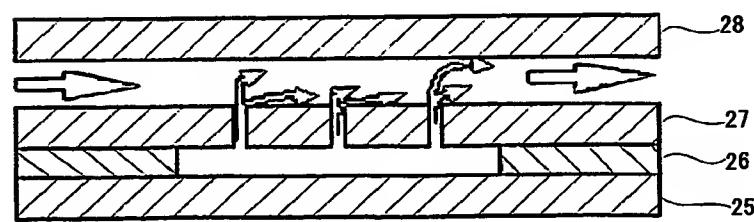
【図2】



【図3】

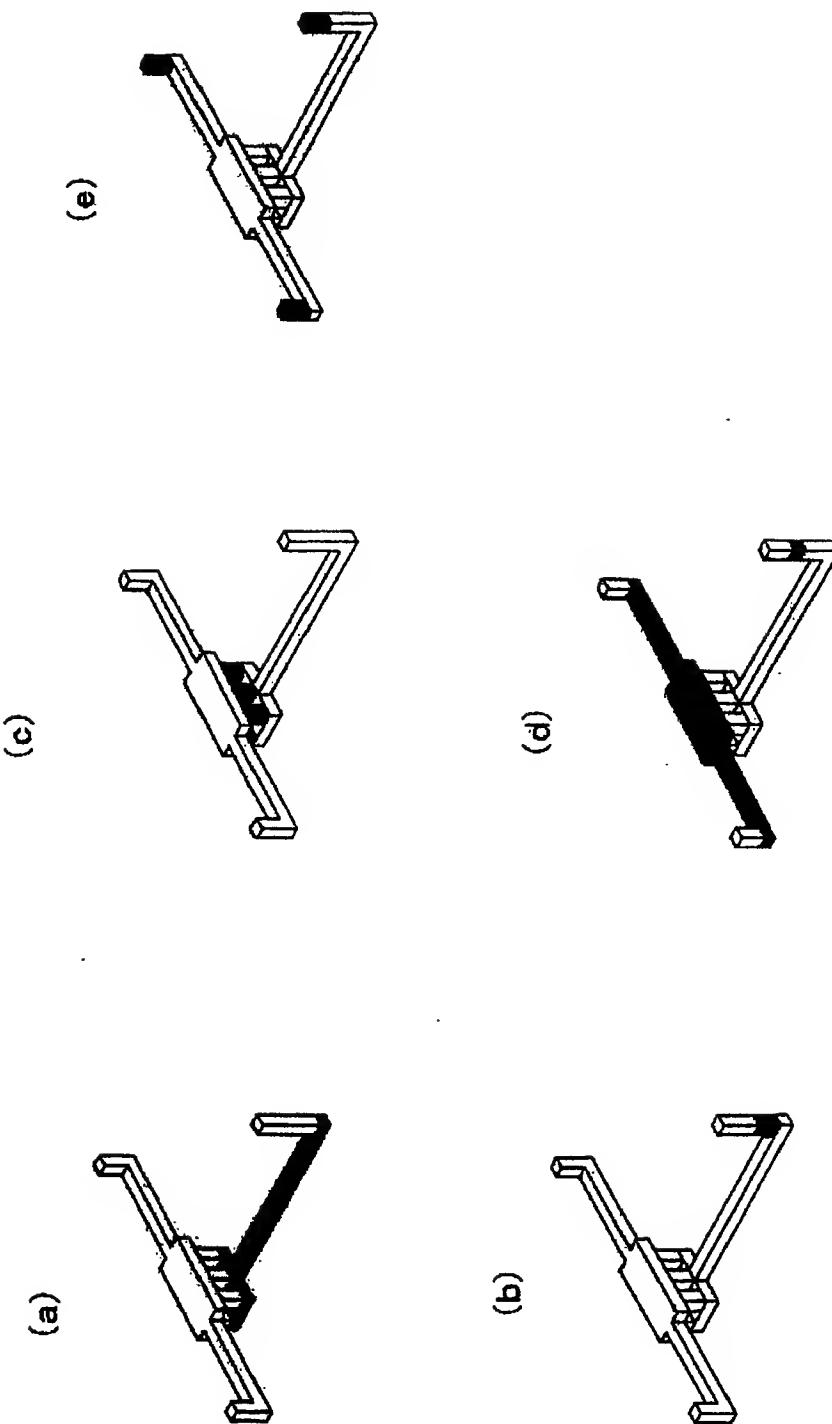


(a)

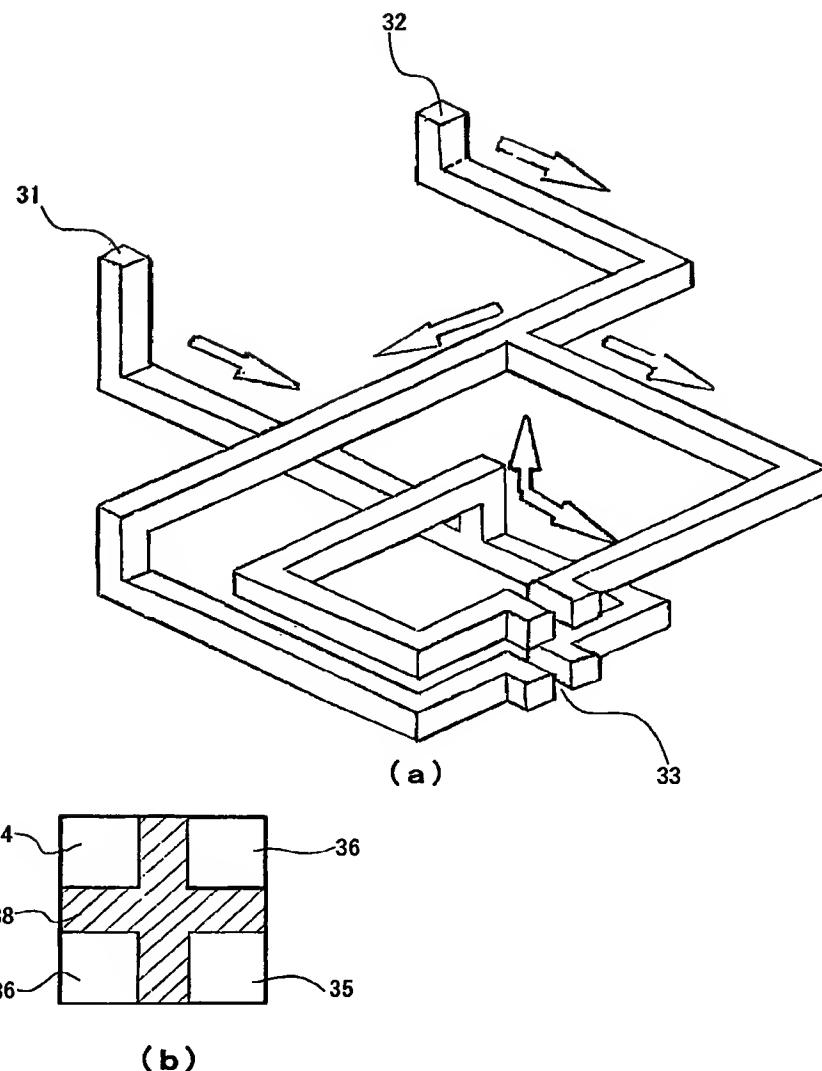


(b)

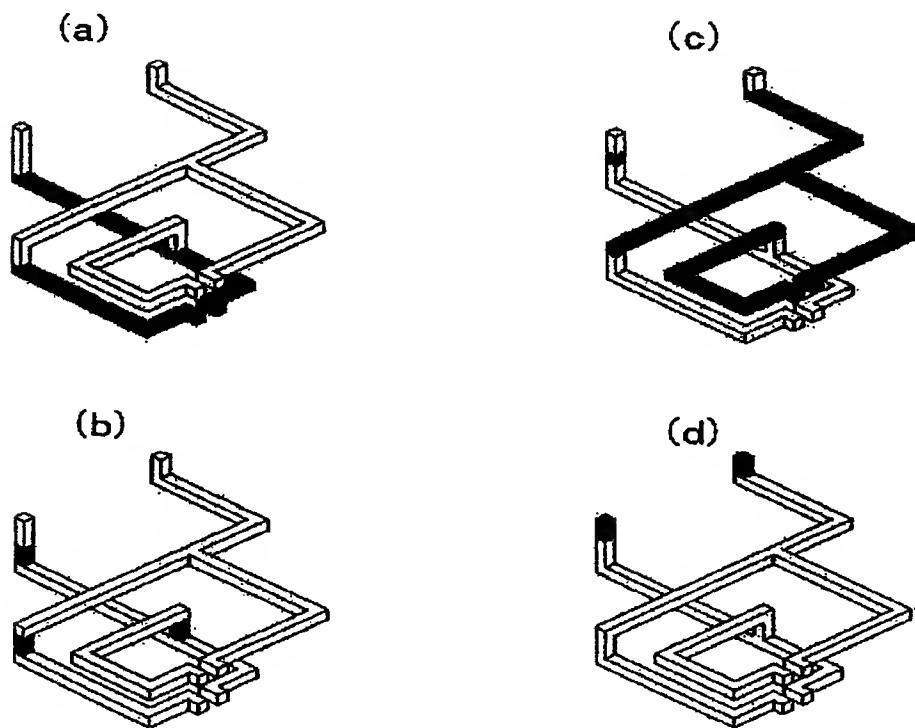
【図4】



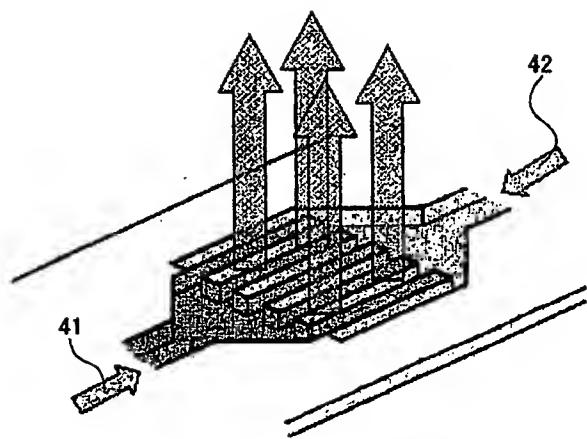
【図5】



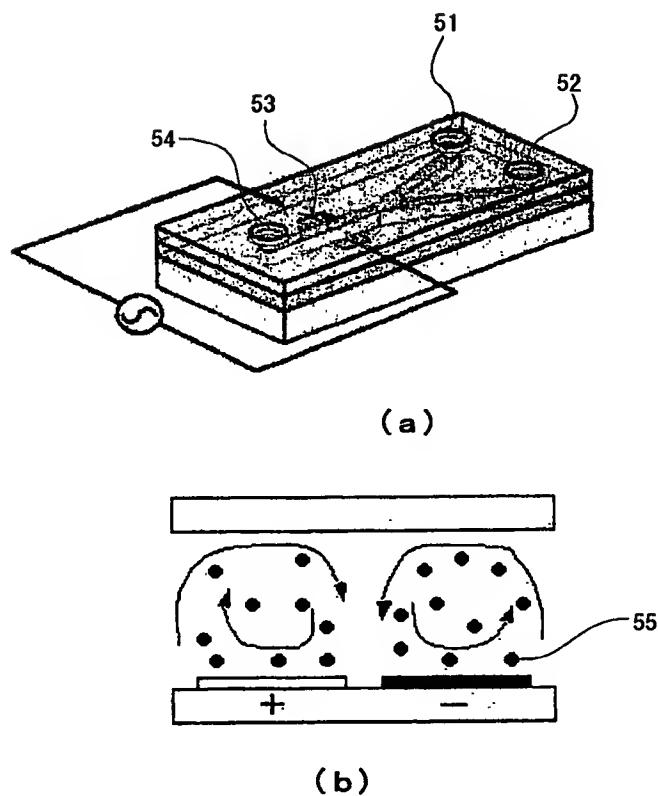
【図6】



【図7】



【図8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 分岐や合流を有し、複数の溶液の混合や反応速度を早くする立体構造の流路を有するマイクロ流体素子及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 基板と基板上に形成した複数の樹脂層を有し、前記複数の樹脂層に立体流体回路を形成したマイクロ流体素子。および、(a) 基板上に樹脂層を形成し、該樹脂層をレーザ加工により除去して、流体の流路となる所定のパターンの溝を形成し、(b) 加工後の樹脂層の表面全体を樹脂コートして次ぎの樹脂層を形成し、該次ぎの樹脂層にレーザ加工で溝、及び／又は、該樹脂コートされた樹脂層に形成された溝との貫通穴を形成し、加工後の次ぎの樹脂層の表面全体を樹脂コートし、(c) 前記(b)工程を繰り返し、(d) 最後に樹脂コートし立体の流体回路を形成する工程とからなるマイクロ流体素子の製造方法。

【選択図】 図1

特願2002-332763

出願人履歴情報

識別番号 [800000080]

1. 変更年月日 2001年 8月30日

[変更理由] 住所変更

住所 東京都八王子市旭町9番1号 八王子スクエアビル11階
氏名 タマティーエルオー株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.